文章编号: 0253-2239(2010)s100105

Ti^{4+} 掺杂 β -Zn₂SiO₄ 微晶玻璃光谱特性研究

李晨霞1 叶仁广1 徐时清1* 赵士龙1 邓德刚1 庄松林2

(¹中国计量学院光学与电子科技学院,浙江 杭州 310018 (²上海理工大学光电信息与计算机工程学院,上海 200093)

摘要 制备了宽带发光的 Ti⁴⁺掺杂 SiO₂-Al₂O₃-ZnO-K₂CO₃微晶玻璃。测试了微晶玻璃的 X 射线衍射谱、激发光 谱和荧光光谱。研究发现,X射线衍射谱表明了玻璃基质中存在 舟Zn2SiO4 纳米晶粒,计算得到 750 ℃处理 2 h的 β-Zn₂SiO₄ 晶粒大小约为 25 nm。在紫外光激发下,观察到强烈的宽带发光(350~650 nm),为 Ti⁴⁺的(3d₆)-O² (2s₂ 3p₆)的电荷迁移跃迁所导致的发光。与原始玻璃相比,热处理后微晶玻璃的发光明显增强,750 C处理 2 h 对应的色坐标为 (0.242,0.363) 接近白光。研究结果表明 Ti⁴⁺ 掺杂的 SiO₂-Al₂O₃-ZnO-K₂CO₃ 微晶玻璃是一种潜 在的 LED 基质材料。

关键词 材料;微晶玻璃;钛离子;X射线衍射;荧光材料 **中图分类号** O482.31 doi: 10.3788/AOS201030.s100105 文献标识码 A

Optical Properties of Ti⁴⁺ Doped β -Zn₂SiO₄ Glass-Ceramic

Ye Renguang¹ Xu Shiqing¹ Zhao Shilong¹ Deng Degang¹ Li Chenxia¹ Zhuang Songlin² ¹College of Optical and Electronic Technology, China Jiliang University, Hangzhou, Zhejiang 310018, China ² School of Optical-Electronics and Computer Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China

Abstract A novel Ti^{4+} doped SiO_2 -Al₂O₃-ZnO-K₂CO₃ is synthesized. Its X-ray diffraction (XRD) pattern, excitation spectrum and emission spectrum are measured and recorded at room temperature. The X-ray diffraction diffusion (XRD) data demonstrate that there are β -Zn₂SiO₄ nanocrystals in the glass substrate. Theory computation shows that the size of β -Zn₂SiO₄ nanocrystals is about 25 nm. Under 275 nm light excitation, the emission band (350 ~ 650 nm) originated from Ti⁴⁺ ion can be observed in Ti⁴⁺ doped glass ceramics. Compared with the precursor glass, upconversion luminescence enhances significantly in the glass ceramics. The CIE coordinate (x=0.242, x=0.363) of the Ti⁴⁺ doped glass ceramics heat-treated at 750 \degree C for two hours is close to the standard white-light illumination (X=0.333, Y=0.333). The results indicate that Ti⁴⁺ doped glass ceramics containing β -Zn₂SiO₄ nanocrystals can act as suitable materials for phosphor.

Key words materials; glass-ceramic; Ti⁴⁺; X-ray diffraction; phosphor OCIS codes 160.2750; 300.6560

1 引 言

白光 LED 作为新一代绿色节能照明光源具有 巨大的应用前景。白光 LED 是一种将电能转换为 白光的固态半导体器件,具有效率高、体积小、寿命 长、安全、低电压、节能和环保等诸多优点,被人们看 成是继白炽灯、荧光灯、高压气体放电灯之后第四代 照明光源,已在背光源、显示、汽车和商业和特殊照 明等领域得到广泛应用。目前国内外很多高等院校 和科研院所都对发白光的稀土掺杂材料的光谱性质 和物化性能进行了不少研究[1~3]。但是存在以下问

收稿日期: 2010-06-20; 收到修改稿日期: 2010-08-10

基金项目:国家自然科学基金(51072190,11004177)、教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-07-0786)和浙江省自然科 学基金(Y4100571,Z4100030)资助课题。

作者简介:李晨霞(1978—),女,博士,主要从事光学材料方面的研究。E-mail:lichenxia@163.com

^{*} 通信联系人。E-mail:sxucjlu@hotmail.com

题:1)稀土离子的发光谱带相对较窄(稀土离子存在 两种跃迁发射方式:f-f 禁戒窄带跃迁和 f-d 允许跃 迁,虽然 f-d 允许跃迁的谱带较宽,荧光半峰全宽可 达150 nm,但是难以覆盖整个可见光波段),所以需 要离子共掺实现白光,导致白光色度控制复杂;2)共 掺稀土离子之间容易发生交叉弛豫导致发光效率降 低。因此研制具有可见波段超宽带发光的紫外激发 新型发光材料,将会给白光 LED 领域带来一场新的 革命。过渡金属离子长期用作增益介质材料的激活 离子,与稀土离子掺杂材料相比,过渡金属在可见区 能发出超宽带的荧光。Ti4+离子掺杂增益介质具有 紫外吸收带,发光范围可跨越整个可见区波段,(如 NaAlP₂O₇:PTi 荧光光谱范围约为300~700 nm^[4], 明显宽于其他稀土离子激活的发光材料),容易实现 紫外激发的白光发射。近年来,Ti离子掺杂玻璃和 晶体材料受到越来越多的重视[5~14],X. Meng 等[5] 报道了 20Na₂O-10CaO-70SiO₂ 氧化物玻璃中 Ti⁴⁺ 离子强烈的绿光发光,T. Sekiya 等^[9]报道了在不同 晶体中 Ti 离子中黄光,绿光,蓝光和白光等各种颜 色的发光。微晶玻璃兼有玻璃材料优良的成纤性能 和晶体材料优良的量子效率的优点,另外还具有机 械强度高,热膨胀性可调,抗热震性好和耐化学腐蚀 和热稳定性能好等优越的综合性能,通过控制析出 晶相和尺寸可以使微晶玻璃仍保持高度透明,目前 已成为离子掺杂基质材料的研究热点。

本文制备了摩尔分数比为 $n(SiO_2):n(Al_2O_3):$ $n(ZnO):n(K_2O_3):n(TiO_2)=30:20:30:19.4:x$ 的 硅酸盐微晶玻璃,研究了钛离子的发光特性并分析 了发光机理。

2 实 验

2.1 原始玻璃的制备

制备了掺杂不同摩尔分数的 Ti 离子基质玻璃 n(SiO₂):n(Al₂O₃):n(ZnO):n(K₂O₃):n(TiO₂) = 30:20:30:19.4:x, x=0,0.1%,0.2%,0.3%,0.4%, 0.5%和0.6% 样品制备所需原料均为分析纯。称取 混合料 30 g,充分混合,搅拌均匀,放入氧化铝坩埚 中,在1600 ℃加热40 min,将融熔液倒入预热的铁模 中,成型后移入马弗炉中退火,在350 ℃保温2h,然 后自然冷却至室温得到玻璃样品。将退火后的玻璃 样品研磨、抛光,制成15 mm×10 mm×2 mm 的 样品。

2.2 玻璃的微晶化处理

玻璃的微晶化采用一步热处理法即基础玻璃的

核化和晶化在同一温度下进行,主要分为两个阶段: 热处理的第一阶段,把玻璃从室温加热到晶化温度。 一般来说,此处所用的加热速度就晶化工艺来讲不 是关键,主要的限制是要求玻璃样品中不要由于所 形成的温度梯度而产生太高的应力而导致玻璃的破 碎。玻璃的厚度主要决定能使用的升温速度,虽然 玻璃的热膨胀系数也将起一定的作用。采用加热速 度为每分钟 2 ℃~5 ℃。热处理的第二阶段,是将 玻璃在晶化温度保持一定的时间,晶化温度通常取 在材料析晶峰附近。之后,即可把玻璃冷却到室温。 冷却可以很快地进行,因为微晶玻璃的高机械强度 可使它经受相当大的温度梯度。

为了确定玻璃的微晶化处理方案,采用德国 Netzsch公司的 DTA404PC 差热分析仪(温度范围 为室温至 1000 ℃,升温速度为 10 ℃/min)对原始 玻璃进行了差热分析(DTA)如图 1 所示。从图上 可以得到,玻璃的转变温度(T_g)为 590 ℃,析晶开 始温度(T_x)为 700 ℃,析晶峰温度(T_p)为 750 ℃。 为了研究微晶玻璃的发光性能,实验选择了不同热 处理温度进行晶化处理:710 ℃,730 ℃,750 ℃和 790 ℃下分别热处理 2 h。





Fig. 1 DTA curve of glass sample

2.3 样品的测试

X 射线衍射(XRD) 谱测试采用美国热电公司 的 X'TRA 粉末衍射仪,主要参数为:Cu-Kα 靶,测 试角度 2θ 为 10°~80°,扫描速率为 4°/min;荧光光 谱和激发光谱采用法国 Jobin-Yvon Frolog-3 荧光 光谱仪进行测试,采用氙灯作为激发光源,狭缝为 5 nm,荧光光谱仪自带单色仪。所有测试均在室温 下进行。

3 结果与讨论

3.1 X射线衍射

图 2 给出了 750 ℃热处理 2 h 后微晶玻璃样品

的 XRD 曲线。可以看出在 750 ℃温度下热处理2 h 后,X 射线衍射图谱上出现明显的衍射峰。对比粉 末衍射文件(PDF)卡片,与 β-ZnSiO4 晶相(JCPDS No. 140653)一致。表明玻璃样品经过热处理后,在 玻璃体内已形成了 β-ZnSiO4 微晶。为了确定微晶 玻璃中晶粒大小,根据谢乐(Scherrer)公式计算出 晶粒的平均尺寸:

$D = K\lambda/(B\cos\theta),$

式中 D 为晶粒大小,K 为衍射峰形 Scherrer 常 数,取为 0.89, λ 是 X 射线的波长(铜靶, λ = 15.4056 nm),B 为衍射峰的半峰全宽,单位为弧 度, θ 为布拉格衍射角(对应衍射峰位置的 θ 角)。根 据(1)式可以计算得到在 750 ℃热处理 2 h 后微晶玻 璃中 β ZnSiO4 晶体的晶粒平均尺寸的约 25 nm。由 于析出 β ZnSiO4 纳米晶的远小于可见光波长,因此 微晶玻璃样品对于可见光具有较高的透光率。



图 2 Ti⁴⁺ 掺杂微晶玻璃的 XRD 谱

Fig. 2 XRD spectrum of Ti⁴⁺ doped glass-ceramic

3.2 吸收光谱

图 3 为 750 ℃ 热处理 2 h 的摩尔分数比为 n(SiO₂):n(Al₂O₃):n(ZnO):n(K₂O₃):n(TiO₂)= 30:20:30:19.4:0.5 微晶玻璃和玻璃样品的吸收光 谱。由图可知在 300~800 nm 波段范围内玻璃和 微晶玻璃的吸收光谱没有明显的吸收峰,热处理后





的微晶玻璃吸收系数略高于玻璃样品。根据所得的 吸收光谱,未见 Ti³⁺离子的吸收特征峰,所以本实 验在正常气氛下熔制的硅酸盐玻璃中,Ti 以 Ti⁴⁺的 形式存在^[4,7~9]。

3.3 激发光谱和发射光谱

图 4 为 750 ℃热处理 2 h 的摩尔分数 $n(TiO_2) =$ 0.5 掺杂的β-ZnSiO4硅酸盐微晶玻璃的激发光谱(监 测波长为 495 nm)。从图 4 中可观察到在 275 nm 处 微晶玻璃有较宽的激发谱带,故取激发波长为 275 nm。图 5为通过 275 nm 氙灯激发下 n(TiO₂)= 0.5 掺杂 β-ZnSiO4 硅酸盐玻璃和微晶玻璃随着热处 理温度变化的发射光谱,从图 5 中可以看到,在室温 下玻璃样品和微晶玻璃样品可观察到宽带发光 (350~650 nm),为 Ti⁴⁺ 的(3d₀)-O²⁻(2s₂ 3p₆)的电荷 迁移跃迁所导致的发光。与未热处理玻璃相比,微晶 玻璃样品的发光强度大大增强,随着热处理温度的升 高,发光强度先增加后减少。其原因可以解释为热 处理后 Ti⁴⁺ 掺杂微晶玻璃中出现的 β-ZnSiO₄ 纳米 晶,Ti⁴⁺逐渐取代了 Zn²⁺使 Ti⁴⁺ 所处的局域环境发 生了变化,导致了微晶玻璃中 Ti4+ 发光强度随着热 处理温度升高而增加,当热处理温度为750℃时,发 光强度达到了最大。随着热处理温度的继续升高, 微晶玻璃的纳米晶颗粒增大,使微晶玻璃变得不透 明,从而导致热处理温度为 790 ℃时,发光强度 变弱。



图 4 Ti⁴⁺掺杂硅酸盐玻璃的激发光谱

Fig. 4 Excitation spectrum of Ti^{4+} doped glass ceramics

图 6 是 750 ℃热处理 2 h 的 Ti⁴⁺掺杂 β ZnSiO₄: [$n(Ti^4) = x$]微晶玻璃的发射光谱。当 Ti⁴⁺含量较 低时(x < 0.05),随着 Ti⁴⁺含量的增加,发光强度迅 速增强,当含量增大到 0.5 时,发光强度达到最大, 随着 Ti⁴⁺含量继续增加,发光强度开始降低,出现 了明显的浓度猝灭现象。从图 6 中可观察到,通过 275 nm紫外光激发,未掺杂 Ti⁴⁺的微晶玻璃在室温 下可观察到宽带蓝光(380~460 nm)发射,表明宽 带蓝光来自微晶玻璃基质发光,具体可以解释为:β-ZnSiO₄ 微晶玻璃中有大量的氧空位和锌空位,氧空 位缺陷能级中的电子在紫外光激发后价带中留下的 空穴在锌空位缺陷能级处复合从而产生宽带蓝光 (400~460 nm)发光^[15]。微晶玻璃中掺入 Ti⁴⁺ 后, 基质玻璃的发光被 Ti 离子发光宽带发光(350~ 650 nm)湮没。



图 5 Ti⁴⁺掺杂玻璃和不同热处理温度情况下 的微晶玻璃发射光谱

Fig. 5 Ti⁴⁺ doped as-made glass emission spectra of glass ceramics heat-treated at different temperature



图 6 β -ZnSiO₄: $[n(Ti^{4+})] = x$ 掺杂微晶玻璃的发射光谱 Fig. 6 Emission spectra of β -ZnSiO₄: $[n(Ti^{4+})] = x$ glass ceramics

将 750 ℃热处理 2 h 的摩尔分数为 $n(Ti^{4+}) = x$ 掺杂微晶玻璃的荧光光谱经色坐标换算得到微晶



图 7 Ti⁴⁺ 掺杂微晶玻璃的色坐标

Fig. 7 Chromaticity points of Ti⁴⁺ doped glass ceramics

玻璃的色坐标为(0.242,0.363)如图7所示。由 图7可以观察到,在275 nm 激发下,Ti⁴⁺ 掺杂微晶 玻璃发光接近白光区域

4 结 论

本文成功制备了含有 β -ZnSiO₄ 纳米晶的 Ti⁴⁺ 掺杂硅酸盐微晶玻璃,并对 Ti⁴⁺离子在热处理前后 的发光进行了研究。主要结论有:晶化处理后玻璃 基质中存在 β -Zn₂SiO₄ 纳米晶粒,大小约为 25 nm; 与未处理的玻璃相比,微晶玻璃的发光大大增强;在 275 nm 激发下,Ti⁴⁺掺杂微晶玻璃出现了强烈宽带 光,其色坐标接近白光区域。研究表明,Ti⁴⁺掺杂 微晶玻璃可作为一种 LED 荧光基质材料。

参考文献

- Zhang Long, Zhang Junjie, Qi Changhong *et al.*. Energy transfer and upconversion in Tm³⁺-Yb³⁺ co-doped AlF₃-based fluoride glass[J]. *Chinese J. Lasers*, 2000, A27(5): 459~465 张 龙,张军杰,祁长鸿等. Tm³⁺,Yb³⁺共掺的氟铝基玻璃的
- 能量传递与上转换发光[J]. 中国激光, 2000, A27(5): 459~465 2 Li Chenxia, Kang Juan, Zheng Fei *et al.*. Upconversion
- luminescence of Ho³⁺/Yb³⁺ codoped oxyfluoride silicate glass ceramics[J]. *Chinese J. Lasers*, 2009, **36**(5): 1184~1189 李晨霞,康 娟,郑 飞等. Ho³⁺/Yb³⁺共掺的氧氟硅酸盐微
- 晶玻璃上转换发光[J]. 中国激光, 2009, 36(5): 1184~1189
- 3 Li Chenxia, Xu Shiqing, Ye Renguang *et al.*. Optical properties of Eu²⁺/Eu³⁺ doped SiO₂-Al₂O₃-ZnO-K₂CO₃ Glass-Ceramic[J]. *Acta Optica Sinica*, 2010, **30**(4): 1084~1087 李晨霞,徐时清,叶仁广等. Eu²⁺/Eu³⁺掺杂的微晶玻璃发光特 性研究[J]. 光学学报, 2010, **30**(4): 1084~1087
- 4 Y. Hizhnyi, A. Oliynyk, O. Gomenyuk *et al.*. Electronic structure and optical properties of Ti-doped phosphate crystals [J]. *Materials Science and Engineering*: B, 2007, 144(1-3); 7~10
- 5 X. Meng, K. Tanaka, Intense greenish emission from d⁰ transition metal ion Ti⁴⁺ in oxide glass[J]. Appl. Phys. Lett., 2007, 90: 051917-1~3
- 6 A. Sennaroglu. Broadly tunable Cr⁴⁺-doped solid-state lasers in the near infrared and visible [J]. Prog. Quantum Electron., 2002, 26(6): 287~352
- 7 L. H. C. Andrade, S. M. Lima, Long fluorescence lifetime of Ti³⁺-doped low silica calcium aluminosilicate glass [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2008, **100**(2): 027402-1~027402-4
- 8 T. Sato, M. Shirai, K. Tanaka *et al.*. Strong blue emission from Ti-doped MgAl₂O₄ crystals[J]. J. Lumin., 2005, 114(2): 155~161
- 9 T. Sekiya, M. Tasaki, K. Wakabayashi *et al.*. Relaxation process in anatase TiO₂ single crystals with different colors[J]. *J. Lumin.*, 2004, **108**(1-4): 69~73
- 10 N. M. Avram, M. G. Brik, C. N. Avram *et al.*. Energy levels of transition metal ions in laser Crystals: Crystal field analysis and electron-phonon interaction[J]. *Rom. Journ. Phys.*, 2006, 51(1-2): 151~175
- 11 M. Kumar, A. Uniyal, A. P. S. Chauhan *et al.*. Optical absorption and fluorescent behaviour of titanium ions in silicate glasses[J]. *Bull. Mater. Sci.*, 2003, **26**(3): 335~341
- 12 U. Hömmerich, Y. Shen, K. Bray. High-pressure luminescence

studies of Cr^{++}-doped laser materials [J]. J. Lumin. , 1997, 72-74: 139 $\sim\!140$

- 13 N. B. Angert, N. I. Borodin, V. M. Garmash *et al.*. Lasing due to impurity color centers in yttrium aluminum garnet Crystals at wavelengths in the range 1. 35 ~ 1. 45 μm [J]. Sov. J. Quantum. Electron., 1988, 18(1): 73~74
- 14 W. Jia, H. Liu, S. Jaffe et al.. Spectroscopy of Cr3+ and Cr4+

ions in forterite[J]. Phys. Rev. B, 1991, 43(7): 5234~5242

15 Chen Wenxin, Zhang Jingxian, Yi Shoujun *et al.*. Blue-purple long afterlow luminesence property of Zn₂SiO₄:Ga [J]. J. Jinan University, 2004, 25(3): 322~330 陈文新,张静娴,易守军等. Zn₂SiO₄:Ga 蓝紫色长余辉的发光

特性[J]. 暨南大学学报, 2004, 25(3): 322~330